

Karta (sylabus) modułu/przedmiotu
Mechanika i Budowa Maszyn
 Studia I stopnia

Przedmiot:	Ochrona własności intelektualnej
Rodzaj przedmiotu:	Obowiązkowy
Kod przedmiotu:	MBM 1 S 0 1 05-0_1
Rok:	I
Semestr:	1
Forma studiów:	Studia stacjonarne
Rodzaj zajęć i liczba godzin w semestrze:	15
Wykład	15
Ćwiczenia	-
Laboratorium	-
Projekt	-
Liczba punktów ECTS:	1
Sposób zaliczenia:	Zaliczenie
Język wykładowy:	Język polski

Cel przedmiotu	
C1	Zapoznanie studentów z podstawami prawnej ochrony pracy twórczej .
C2	Zapoznanie studentów z warunkami ochrony własnej działalności twórczej oraz wynikającej z przyszłych obowiązków służbowych.
C3	Zapoznanie studentów z zasadami wykorzystania dóbr własności intelektualnej.

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych kompetencji	
1	Zdolność logicznego myślenia.
2	Znajomość instytucji prawa cywilnego.
3	Umiejętność obsługi wyszukiwarek internetowych.

Efekty uczenia się	
	W zakresie wiedzy:
EK 1	Ma wiedzę w zakresie ochrony własności intelektualnej i prawa patentowego, prawnych i ekonomicznych uwarunkowań działalności zawodowej.
	W zakresie umiejętności:
EK 2	Potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych i innych źródeł, potrafi integrować i interpretować uzyskane informacje, a także wyciągać wnioski oraz formułować opinie wraz z ich uzasadnieniem

	W zakresie kompetencji społecznych:
EK 3	Jest gotów do podejmowania odpowiedzialności za swoje działania zawodowe, przestrzegania zasad etyki zawodowej

Treści programowe przedmiotu	
Forma zajęć - wykłady	
	Treści programowe
W 1	Wiadomości wprowadzające. Pojęcie własności intelektualnej, przemysłowej i dobra niematerialnego. Źródła prawa.
W 2	Charakterystyka poszczególnych dóbr własności intelektualnej i przemysłowej (utwór, wynalazek, wzór przemysłowy, wzór użytkowy, znak towarowy, oznaczenia geograficzne, topografie układów scalonych, know-how).
W 3	Systemy ochrony patentowej krajowe i międzynarodowe. Zdolność patentowa, prawo ochronne, czystość patentowa, wyłączenia patentowe.
W 4	Prawo autorskie. Utwór. Rodzaje utworów. Podmiot prawa autorskiego
W 5	Utwory audiowizualne i programy komputerowe. Umowy prawnoautorskie
W 6	Autorskie prawa osobiste i majątkowe. Podmioty uprawnione do patentu. Dozwolony użytek osobisty i publiczny. Plagiat. Odpowiedzialność cywilna z tytułu naruszenia autorskich praw majątkowych i osobistych
W 7	Prawo patentowe. Prawo znaków towarowych. Prawo wzorów przemysłowych.
W 8	Oznaczenia geograficzne. Wzory użytkowe. Topografie układów scalonych

Metody dydaktyczne	
1	Wykład z prezentacją multimedialną.
2	Kazusy z prawa autorskiego i prawa patentowego

Metody i kryteria oceny		
Symbol metody oceny	Opis metody oceny	Próg zaliczeniowy
O1	Zaliczenie pisemne z wykładów w formie testu	60%

Literatura podstawowa

1	Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (Dz. U. z 2003r. Nr 19, poz.1117 ze zm.)
2	Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 2017 poz. 880).
3	Prawo własności intelektualnej. Red. J. Sieńczyło-Chlabicz. Warszawa 2009
Literatura uzupełniająca	
1	Szymanek T.: Prawo własności przemysłowej. Podręcznik akademicki. Warszawa 2008.
2	Dereń A.M.: Prawo własności przemysłowej. Bydgoszcz 2001.
3	Golat R.: Prawo autorskie i prawa pokrewne. 7 wydanie. Warszawa 2011.

Obciążenie pracą studenta	
Forma aktywności	Średnia liczba godzin na zrealizowanie aktywności
Godziny kontaktowe z wykładowcą, w tym:	15
Udział w wykładach	15
Udział w laboratoriach	-
Praca własna studenta, w tym:	15
Przygotowanie do laboratorium	-
Przygotowanie do zajęć	15
Łączny czas pracy studenta	30
Sumaryczna liczba punktów ECTS dla przedmiotu:	1

Macierz efektów kształcenia					
Efekt kształcenia	Odniesienie danego efektu kształcenia do efektów zdefiniowanych dla całego programu (PEK)	Cele przedmiotu	Treści programowe	Metody dydaktyczne	Metody oceny
EK 1	MBM1A_W20	C1, C2,C3	W1÷ W8	1	O1
EK 2	MBM1A_U01	C1, C2, C3	W1÷ W8	1, 2	O1
EK 3	MBM1A_K05	C1, C2, C3	W1÷ W8	1	O1

Autor programu:	dr inż. Aneta Tor-Świątek
Adres e-mail:	a.tor@pollub.pl
Jednostka organizacyjna:	Katedra Technologii i Przetwórstwa Tworzyw Polimerowych, Wydział Mechaniczny